

「高性能材料・触媒による反応場制御」

- 主催: 東京工業大学 科学技術創成研究院 フロンティア材料研究所
- 協賛(予定): 日本化学会、触媒学会
- 会期: 平成31年1月24日(木) 13時00分～17時10分
- 会場: 東京工業大学すずかけ台キャンパス すずかけホール 多目的ホール
[アクセス] <http://www.titech.ac.jp/maps/index.html>

プログラム

13:00 開会挨拶

13:05～13:50

「フッ化炭素溶媒を用いた酸化反応系の開拓」

(大阪大学) 森本 祐麻 先生

13:50～14:35

「触媒の可能性を拓く反応場デザイン」

(北海道大学) 岩井 智弘 先生

14:35～15:20

「再生利用可能エネルギーを積極的に利用するための水分解用電極触媒とそのシステム」

(東京大学) 高鍋 和広 先生

15:20～15:40 休憩

15:40～16:25

「多孔性イオン結晶を利用した高速・高選択的なイオン吸着・伝導」

(東京大学) 内田 さやか 先生

16:25～17:10

「ナノ構造を制御した担持合金触媒の特異な触媒作用」

(首都大学東京) 宍戸 哲也 先生

17:30～ 懇親会 (東京工業大学すずかけホール 2F モトテカコーヒー)

詳細は東工大フロンティア材料研究所 HP (<http://www.msl.titech.ac.jp/>)にも掲載します。

- 参加費: 無料
- 懇親会(要事前申し込み): 講演会終了後、講師の先生方を囲んで開催します(会費4,000円(予定))
- 参加申込方法: こちらの[サイト](#)あるいは右上のQRコードから、1月21日(月)までにお申し込みください【当日受付可ですが、人数確認のため事前申込をお願いします】
下記連絡先までe-mailにても受け付けています。(「第86回 フロンティア材料研究所講演会」と題記し、1)氏名(研究室毎の申込も可)、2)所属(勤務先等、学生の場合は大学名)、3)連絡先、4)懇親会への参加・不参加、を明記ください)
- 連絡先: 東京工業大学 科学技術創成研究院 フロンティア材料研究所 原 亨和
申し込み先 喜多 祐介 助教 E-mail: kita.y.ad@m.titech.ac.jp
または 鎌田 慶吾 准教授 E-mail: kamata.k.ac@m.titech.ac.jp

